®日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公告

許 公 報(B2) ⑫特 平2-60696

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 平成 2年(1990)12月18日

C 09 D 135/02

6779-4 J

発明の数 1 (全22頁)

❷発明の名称 被覆用組成物

判 昭63-20185 ②特 顧 昭55-150130

開 昭57-74369 码公

20出 餌 昭55(1980)10月28日 @昭57(1982)5月10日

@発 明 者 稲 垣 始 広島県大竹市玖波五丁目1番15号

@発 明 者 本 山口県岩国市岩国二丁目7番20号

勿出 質 人 三井石油化学工業株式

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

会社

四代 理 人 弁理士 柳 原 成

審判の合議体 審判長 瀬 口 照雄 審判官 土屋 喜郎 審判官 田中 久 直

90参考文献 特開 昭52-98743 (JP, A)

特開 昭50-124491 (JP, A)

特開 昭51-132687(JP, A)

1

組成物。

切特計請求の範囲

1 多官能性アクリル系カルポン酸エステルモノ マーまたはそのプレポリマー(a)100重量部に対し て、ガラス粉、ガラスピーズ、アルミナ、気相法 成された酸化チタン、シリカサンド、乾式法で合 成された無水ケイ酸、湿式法で合成されたホワイ トカーボン、無定形シリカ、シリカサンド、ホワ イトカーポン、これらのアルキルカルポン酸塩、 シランカツプラーもしくはチタンカツプラーによ 10 る処理物、さらにコロイダルシリカ、メタノール シリカゾル、エタノールシリカゾル、nープロパ ノールシリカゾル、アルミナゾル、リチウムシリ ケート、アミンシリケート、および水ガラスから し1µの粉末状無機充塡剤(b)を5ないし250重量部 の範囲、ならびに重合開始剤(c)を0.001ないし20 重量部の範囲で含有することを特徴とするプラス チツクス被覆用組成物。

マーまたはそのプレポリマー(a)100重量部に対し て、粉末状無機充塡剤(b)を5ないし150重量部の 範囲および重合開始剤(c)を0.005ないし10重量部 の範囲で含有する特許請求の範囲第1項に記載の

発明の詳細な説明

本発明は、被膜性能の優れた被覆用組成物に関 する。さらに詳しくは、プラスチツクスの表面に で合成されたアルミナ、酸化チタン、気相法で合 5 被覆することにより、密着性、表面硬度、耐引搔 き性、性摩耗性、耐候性、耐熱性、耐薬品性およ び表面光沢性などの被膜性能に優れるとともに、 透明性などの光学的特性に優れ、種々の用途に利 用することのできる被覆用組成物に関する。

2

従来、プラスチツクスの表面に保護、破損防 止、表面硬度または絶縁性などの性能を付与する 目的で種々の重合体を含む組成物、ワニスなどで 被覆する方法が提案されている。これらの従来か ら知られている被覆用組成物に含まれる被膜形成 なる群から選ばれる1種以上の平均粒径1mμない 15 要素のうちで樹脂または樹脂形成成分として具体 的には、シリコーン系モノマー、シリコーン系オ リゴマーまたはこれらの成分と種々の重合体との 組成物(特開昭54-62299号公報、特開昭54-62267号公報、特開昭54-62268号公報、特開昭54 2 多官能性アクリル系カルポン酸エステルモノ 20 -62999号公報、U.S.P.4098840号明細書、特開昭 52-15426号公報、Ger.Offen.2851220号明細書、 特開昭54-50041号公報、特開昭54-8640号公報、 特開昭53-90339号公報、特開昭53-72077号公 報、特開昭54-46272号公報、特開昭53-138476

号公報、特開昭51-97634号公報、U.S.P.3971872 号明細書、Ger. Offen.2456565号明細書、G. B.2018622号明細書、U.S.P.3998991号明細書、特 開昭53-47466号公報、特開昭52-138565号公報、 報、特開昭52-128155号公報、U.S.P.3971872号 明細書などを参照)、メチロールメラミンと他の 硬化性成分とからなる樹脂組成物(特開昭48-80176号公報、特開昭51-126265号公報、特公昭 開昭51-119039号公報、Belg.843198号明細書、 Ger.Offen.2456565号明細書、U.S.P.4018941号明 細書などを参照) および多官能性アクリル系カル ポン酸エステルモノマー (特公昭53-43553号公 号公報、特開昭53-104638号公報、特公昭53-25354号公報などを参照) などがある。これらの 被覆用組成物のうちで被膜形成要素としてシリコ ーン系モノマー、シリコーン系オリゴマーまたは た場合には、硬化に高温で長時間を要すること、 被膜の可とう性が良好でないことなどの欠点があ り、またメチロールメラミンと他の硬化性成分と からなる樹脂組成物を使用した場合にも、硬化に 欠点があり、広範な用途に満足して利用できな い。また、被膜形成要素として多官能性アクリル 系カルポン酸エステルモノマーを含む被覆用組成 物を使用した場合には、被膜の表面硬度や耐引播 ために基材に大きなひずみが残り、耐衝撃性が低

本発明者らは、各種のプラスチックスの表面の 被覆用組成物を検討したところ、多官能性アクリ ポリマー(a)、粉末状無酸充塡剤(b)および重合開始 剤(c)を必須成分として含有する組成物を被覆用組 成物として使用すると、密着性、表面硬度、耐引 搔き性、耐摩耗性、耐候性、耐熱性、耐薬品性お よび表面光沢性などの被膜性能に優れるととも 40 に、透明性などの光学的特性に優れた被膜が得ら れることを見出し、本発明に到達した。

下してその利用範囲も限られていた。

すなわち、本発明は、多官能性アクリル系カル ポン酸エステルモノマーまたはそのプレポリマー

(a)100重量部に対して、ガラス粉、ガラスピーズ、 アルミナ、気相法で合成されたアルミナ、酸化チ タン、気相法で合成された酸化チタン、シリカサ ンド、乾式法で合成された無水ケイ酸、湿式法で 特開昭50-34033号公報、特開昭52-82433号公 5 合成されたホワイトカーボン、無定形シリカ、シ リカサンド、ホワイトカーポン、これらのアルキ ルカルポン酸塩、シランカツプラーもしくはチタ ンカツプラーによる処理物、さらにコロイダルシ リカ、メタノールシリカゾル、エタノールシリカ 49-36814号公報、特開昭51-119038号公報、特 10 ゾル、n-プロパノールシリカゾル、アルミナゾ ル、リチウムシリケート、アミンシリケート、お よび水ガラスからなる群から選ばれる1種以上の 平均粒径1mμないし1μの粉末状無機充塡剤(b)を5 ないし250重量部の範囲、ならびに重合開始剤(c) 報、特公昭53-43984号公報、特開昭53-102936 15 を0.001ないし20重量部の範囲で含有することを 特徴とするプラスチックス被覆用組成物である。

本発明の被覆用組成物において使用される被膜 形成要素のうちで樹脂形成成分は、多官能性アク リル系カルポン酸エステルモノマーまたはそのプ これらの成分と種々の重合体との組成物を使用し 20 レポリマー(a)である。ここで多官能性アクリル系 カルボン酸エステルモノマーとは、一分子中に2 個またはそれ以上のアクリル系カルポン酸エステ ル単位を有し、従つて一分子中に 2 個またはそれ 以上のアクリル系不飽和炭素・炭素結合を有する 高温で長時間を要し、被膜の性能には前記同様の 25 化合物であり、場合によつては他の不飽和炭素・ 炭素結合を含有していても差し支えない。また、 多官能性アクリル系カルポン酸エステルモノマー のプレポリマーとは前記多官能性アクリル系カル ポン酸エステルを予め熱重合、ラジカル重合、光 き性が充分でなく、さらには重合収縮率が大きい 30 重合、放射線重合などにより、たとえば 2量体な いし、250量体程度の範囲に重合させたもの、ま たはこれらの混合物である。これらの多官能性ア クリル系カルポン酸エステルモノマーまたはその プレポリマーを構成するアクリル系カルボン酸成 ル系カルポン酸エステルモノマーまたはそのプレ 35 分単位として具体的には、アクリル酸、メタクリ ル酸、2-エチルアクリル酸、2-プロピルアク リル酸、2ーイソプロピルアクリル酸、2ープチ ルアクリル酸、2ーペンチルアクリル酸、2ーペ キシルアクリル酸、アトロパ酸、3ーメチルアク リル酸、3-エチルアクリル酸、3-プロピルア クリル酸、3-イソプロピルアクリル酸などを例 示することができる。前記多官能性アクリル系カ ルポン酸エステルモノマーまたはそのプレポリマ -(a)のうちでは、多官能性アクリル酸エステルモ

ノマー、多官能性メタクリル酸エステルモノマー またはこれらのプレポリマーを使用することが好 ましい。

本発明の被覆用組成物に配合される多官能性ア 〔CH2 クリル系カルポン酸エステルモノマーとして具体 5 CH2 入 的には、たとえば、 テトラ

エチレングリコールジアクリレート (CH₂=CH-COOCH₂CH₂OOC-CH=CH₂)、 テトラエチレングリコールジアクリレート * $(CH_2 = CH - COO(CH_2CH_2O)_4OC - CH = CH_2)_4$

ノナンエチレングリコールジアクリレート

 $(CH_2 = CH - COO(CH_2CH_2O)_9OC - CH = CH_2)$

CH₂\\
テトラデカンエチレングリコールジアクリレート

 $(CH_2 = CH - COO(CH_2CH_2O)_{14}OC - CH = CH_2)_{14}OC - CH = CH_2 = C$

1. 3ープタンジオールジアクリレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2}\text{=}\mathsf{CH-COOCHCH_2CH_2OOC-CH=CH_2} \end{bmatrix}$$

1,
$$6-$$
ヘキサンジオールジアクリレート *CH₂、 $[CH_2 = CH - COO - (CH_2) - 6OOC - CH = *$ ネオペンチルグリコールジアクリレート

ポリプロピレングリコール (#400) ジアクリレー

$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ CH_2=CH-COO(CHCH_2O)_9OC-CH=CH_2 \end{bmatrix}$$

oージアリルフタレート

25 COOCH₂CH=CH₂

COOCH₂CH=CH₂

2, 2'ーピス (4ーアクリロイルオキシ・ジエト キシフエニル) プロパン

***30**

$$\begin{bmatrix} CH_2 = CH - CO(OCH_2CH_2)_2O - C - CH_3 \\ -C - C - CH_3 \\ -CH_3 \end{bmatrix} - O(CH_2CH_2O)_2 - OC - CH = CH_2 \end{bmatrix}$$

トリメチロールプロパントリアクリレート ((CH₂=CH-COOCH₂)₃CCH₂CH₃), トリメチロールエタントリアクリレート ((CH₂=CH-COOCH₂)₃CCH₃), テトラメチロールメタントリアクリレート 35★ {(CH₂=CH−COOCH₂)₄CCH₂OH \\

テトラメチロールメタンテトラアクリレート

{(CH₂=CH−COOCH₂)₄C \\

ピスフエノール・テトラエチレングリコールジア

本 クリレート

$$\begin{bmatrix} \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CO}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_4\text{O} \\ \text{CH}_3 \end{bmatrix} - \text{O}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_4\text{OC} - \text{CH} = \text{CH}_2 \end{bmatrix}$$

エチレンジグリシジルエーテルジアクリレート

8

OH OH
CH2=CH-COOCH2CHCH2OC2H4OCH2CHCH2OOC-CH=CH2

2-プロパノールジグリシジルエーテルジアクリ 5 レート

OH OH OH CH2=CH-COOCH2CHCH2OCH2CHCH2OC-CH=CH2

トリメチルペンチルジウレタンジアクリレート 10

CH₂CH₃CH₃
CH₂=CH-COOCH₂CH₂OCONHCH₂C---CH-CH₂CH₂NHOCOCH₂CH₂OOC-CH=CH₂
CH₃

トリメチルシクロヘキシルジウレタンジアクリレ 15 ート

NHOCOCH₂CH₂OOC-CH=CH₂

CH
CH₂
CH₂
CH₂
CH₂
CH₃C
C-CH₂NHOCOCH₂CH₂OOC-CH=CH₂

H₃C
CH₂
CH₃

1, 6-ヘキシルジウレタンポリグリコールジア *(CH₂) $_6$ NHOC-(OCH₂CH₂) $_n$ OOC-CH=CH₂ クリレート $n=4\sim5$ 】 [CH₂ = CH - COO(CH₂CH₂O)))) CONH*25 キシリレンジウレタンジアクリレート

CH₂-NHCOOCH₂CH₂OCOCH=CH₂

CH₂NHCOOCH₂CH₂OCOCH=CH₂

1,6-ヘキシルジウレタングリセリンテトラア クリレート

 $\begin{bmatrix} CH_2=CH-COOCH_2CHCH_2OCOCH=CH_2\\ O\\ C=O\\ NH\\ (CH_2)_6\\ NH\\ C=O\\ O\\ CH_2=CH-COOCH_2CHCH_2OCOCH=CH_2 \end{bmatrix},$

1,6-ヘキシルジウレタンジフタール酸ジアク リレート

10

$$\begin{bmatrix} (CH_2=CH-COOCH_2CH_2OCO-\bigcirc\\ CH_3\\ COOCH_2CHOCONH_{\frac{1}{2}}(CH_2)_6 \end{bmatrix}$$

ピスフエノールーA-ヘキシルジウレタンジアク リレート

$$\begin{bmatrix} (CH_2=CHCOOCH_2CH_2OCONH(CH_2)_6NHCOO & CH_3 \\ CH_3 \\ CH_3 \end{bmatrix}$$

20

グリセリン1, 3ージアクリレート

グリセリン1, 2-ジアクリレート

グリセリントリアクリレート

CH2OCOCH=CH2 CHOCOCH=CH2 CH2OCOCH=CH2

ピスフエノールAジアクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_2 = CHCOO - \bigcirc & CH_3 \\ CH_3 & \bigcirc & OOCCH = CH_2 \end{bmatrix}$$

キシリレングリコールジアクリレート

ヒドロキノンジアクリレート

レゾルシンジアクリレート

$$^{*} \left[CH_{2}=CHCOO - \bigcirc OOCCH=CH_{2} \right]$$

シクロヘキシルジメタノールジアクリレート

ジアリルジエチレングリコールジカーポネート

20

*エポライト3002A

12

|CH₂=Ċ-COO(CH₂CH₂O)₄OC-Ċ=CH₂|,

テトラデカンエチレングリコールジメタクリレー

CH2=C-COO(CH2CH2O)14OC-C=CH2

1, 3-プタンジオールジメタクリレート

ノナンエチレングリコールジメタクリレート

ジアリルジプチルホスホノサクシネート

$$\begin{bmatrix}
O \\
(C_4H_9O)_2-P-CHCOOCH_2CH=CH_2 \\
CH_2COOCH_2CH=CH_2
\end{bmatrix}$$

 $\begin{bmatrix} (CH_2=CH-COOCH_2CHCH_2OCH_2CHCH_2O- \bigcirc) & CH_3 \\ OH & CH_3 & CH_3 \end{bmatrix}$

などがあげられ、これらの多官能性のアクリレート結合のうちの一部分がメタクリレート結合に置 15 換された多官能性アクリル系カルボン酸エステルモノマーを用いることもできる。また、メタクリル酸エステルモノマーとしては、たとえば、エチレングリコールジメタクリレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2}\text{=}\mathsf{C}\text{-}\mathsf{COOCH_2}\mathsf{CH_2}\mathsf{OOC}\text{-}\mathsf{C}\text{=}\mathsf{CH_2} \end{bmatrix},$$

ジエチレングリコールジメタクリレート

トリエチレングリコールジメタクリレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2}\mathsf{-C}\mathsf{-COO}(\mathsf{CH_2CH_2O})_3\mathsf{OC}\mathsf{-C}\mathsf{=CH_2} \end{bmatrix}$$

テトラエチレングリコールジメタクリレート

CH₂=C-COOCHCH₂CH₂OOC-C=CFCH₂CH₂

30 1, 4-プタンジオールジメタクリレート

 $\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2=C-COOCH_2CH_2CH_2CH_2OOC-C=CH_2} \end{bmatrix},$

1, 6-ヘキサンジオールジメタクリレート

ネオペンチルグリコールジメタクリレート

ジプロピレングリコールジメタクリレート

-116-

35

$$\begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ CH_2 = C - CO(OCH_2CH_2)_2O - CO(CH_2CH_2O)_2OC - C = CH_2 \\ CH_3 & CH_3 - CO(CH_2CH_2O)_2OC - C = CH_2 \\ CH_3 & CO(CH_2CH_2O)_2$$

トリメチロールプロパントリメタクリレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} \\ (\mathsf{CH_2} \text{=-} \mathsf{C}\text{--}\mathsf{COOCH_2})_3 \mathsf{CCH_2} \mathsf{CH_3} \end{bmatrix},$$

トリメチロールエタントリメタクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ (CH_2=C-COOCH_2)_3CCH_3 \end{bmatrix},$$

テトラメチロールメタントリメタクリレート

*
$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ (CH_2=C-COOCH_2)_3CCH_2OH \end{bmatrix}$$

テトラメチロールメタンテトラメタクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ (CH_2=C-COOCH_2)_4C \end{bmatrix},$$

エチレンジグリシジルエーテルジメタクリレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{OH} & \mathsf{OH} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2}\text{=}\mathsf{C}\text{-}\mathsf{COOCH_2}\mathsf{CHCH_2}\mathsf{OC_2}\mathsf{H_4}\mathsf{OCH_2}\mathsf{CHCH_2}\mathsf{OOC}\text{-}\mathsf{C}\text{=}\mathsf{CH_2} \end{bmatrix},$$

2, 2ーピス(4ーメタクリロイルオキシジエト

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_2} \\ \mathsf{CH_2} = \mathsf{C} - \mathsf{CO}(\mathsf{OCH_2CH_2})_2 \mathsf{O} - & \mathsf{C} \\ \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_2CH_2O})_2 \mathsf{OC} - \mathsf{C} = \mathsf{CH_2} \end{bmatrix}$$

ピスフエノールジグリシジルエーテルジメタクリレー

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{OH} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2} = \mathsf{C} - \mathsf{COOCH_2CH_2O} - \mathsf{COOCH_2CH_2OOC} - \mathsf{C} = \mathsf{CH_2} \\ \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_2CHCH_2OOC} - \mathsf{C} = \mathsf{CH_2} \\ \end{bmatrix}$$

トリメチルペンチルジウレタンジメタクリレート 30

ピスフエノールポリエチレングリコールジメタク 35 リレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2} = \mathsf{C} - \mathsf{COO} + \mathsf{OCH_2CH_2} \end{pmatrix} + \underbrace{\mathsf{CH_3}}_{\mathsf{L,3}} \mathsf{O} - \underbrace{\mathsf{CH_3}}_{\mathsf{CH_3}} - \mathsf{O} + \mathsf{CH_2CH_2O} + \underbrace{\mathsf{CH_2O}}_{\mathsf{L,3}} \mathsf{OC} - \mathsf{C} = \mathsf{CH_2} \end{bmatrix}$$

2ープロパノールジグリシジルエーテルジメタク リレート

トリメチルシクロヘキシルジウレタンジメタクリレート

シクロヘキシルジメタノールジメタクリレート 10

$$\begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ CH_2 = C - COOCH_2 - CH_2 \\ CH_2 = C - COOCH_2 - CH_2 \\ \end{bmatrix}$$

ジメタクリルジエチレングリコールジカーポネー 15*エポライト3002M

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} \\ (\mathsf{CH_2} = \mathsf{C} - \mathsf{CH_2} \mathsf{OCOOCH_2} \mathsf{CH_2})_2 \mathsf{O} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (CH_2=C-COOCH_2CHCH_2OCH_2CHCH_2O- \\ CH_3 & OH & CH_3 \end{bmatrix} \xrightarrow{CH_3} \begin{bmatrix} CH_3 \\ CH_3 \end{bmatrix}$$

1, 6-ヘキサンジウレタンポリグリコールジメ 25 タクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ CH_2=C-COO(CH_2CH_2O)_n CONH(CH_2)_6NHOC-(OCH_2CH_2)_nOOC-C=CH_2 \\ P=4\sim5 \end{bmatrix}$$

キシリレンジウレタンジメタクリレート

30

1, 6ーヘキシルジウレタングリセリンジメタク リレート

18

* 1, 6 ーヘキサンジウレタンジフタール酸ジメタ クリレート

5

10

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} \\ (\mathsf{CH_2} = \mathsf{C} - \mathsf{COOCH_2CH_2OCO} - \mathsf{COOCH_3} \\ \mathsf{COOCH_2CHOCONH} \xrightarrow{}_{2} (\mathsf{CH_2})_{6} \end{bmatrix}$$

ピスフエノールAーヘキシルジウレタンジメタク リレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ (CH_2=C-COOCH_2CH_2OCONH(CH_2)_6NHCOO- \\ CH_3 \\ CH_3 \end{bmatrix}$$

グリセリン1, 3ージメタクリレート

グリセリンジメタクリレート

×グリセリントリメタクリレート

ピスフエノールAジメタクリレート

× 35

キシリレングリコールジメタクリレート

ヒドロキノンジメタクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ CH_2 = C - COO - C - C = CH_2 \end{bmatrix}$$

レゾルシンジメタクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ CH_2 \\ CH_2$$

などがあげられる。これらのモノマーは単独で用 いてもよいし、2種以上を任意の割合で混合して 用いることもできる。

本発明の被覆用組成物に配合される粉末状無機 充塡剤(b)としては、ガラス粉(A-ガラス)、ガ ラスピーズ、アルミナ、気相法で合成されたアル ミナ、酸化チタン、気相法で合成された酸化チタ 酸、湿式法で合成された各種ホワイトカーボン、 無定形シリカ、シリカサンド、ホワイトカーボ ン、これらのアルキルカルボン酸塩、シランカツ プラーもしくはチタンカツプラーによる処理物、 ル、エタノールシリカゾル、nープロパノールシ リカゾル、アルミナゾル、リチウムシリケート、 アミンシリケートおよび水ガラスからなる群から 選ばれる1種以上の平均粒径1muないし1uのもの 度、耐引搔き性、耐摩耗性などの機械的特性、耐 候性、耐熱性、耐薬品性、表面光沢性、表面平滑 性などの被膜性能が向上することの他に、被膜の 透明性などの光学的特性が良好であるので、透明 る。これらの粉末状無機充塡剤(b)の配合割合は、 前記多官能性アクリル系カルポン酸エステルモノ マーまたはそのプレポリマー(a)100重量部に対し て通常5ないし250重量部の範囲であるが、5な いし150重量部の範囲にあると前記性能の優れた 被膜が得られるので好ましく、10ないし120重量 部の範囲にあるととくに好ましい。

20

本発明の被覆用組成物に配合される重合開始剤 10 (c)としては、有機過酸化物、無機過酸化物、ニト リル系化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、スル フイン酸化合物などのラジカル開始剤、ベンゾイ ンあるいはアセトフエノン系化合物などの光増感 剤、水素酸、ルイス酸またはアルカリ金属などの 15 イオン開始剤があげられる。

これらの開始剤のうち有機過酸化物としては、 たとえば、メチルエチルケトンパーオキサイド、 1, 1-ピス (tert-ブチルペルオキシ) シクロ ヘキサノン、2,2ーピス(tertープチルペルオ 20 キシ) ブタン、tert-ブチルハイドロペルオキシ ド、クメンハイドロペルオキシド、ジイソプロピ ルベンゼンハイドロペルオキシド、2, 5ージメ チルヘキサン、2,5-ジハイドロペルオキシ ド、ジtertープチルペルオキシド、tertープチル ン、シリカサンド、乾式法で合成された無水ケイ 25 クミルペルオキシド、ジクミルペルオキシド、 2, 5-ジメチルー2, 5-ジ (tert-ブチルペ ルオキシ) ヘキサン、2, 5ージメチルー2, 5 ージ(tertープチルペルオキシ)へキシンー3、 アセチルパーオキサイド、プロピオニルペルオキ さらにコロイダルシリカ、メタノールシリカブ 30 シド、イソブチルペルオキシド、オクタノイルペ ルオキシド、ラウロイルペルオキシド、ベンゾイ ルペルオキシド、3, 5, 5-トリメチルヘキサ ノイルペルオキシド、2,4ージクロルベンゾイ ルペルオキシド、mートルイロイルペルオキシ が使用でき、これにより被膜の密着性、表面硬 35 ド、ジイソプロピルペルオキシジカーポネイト、 ジnープロピルペルオキシジカーポネイト、ジ2 ーエトキシエチルペルオキシジカーポネイト、ア セチルシクロヘキシルスルホニルペルオキシド、 tertープチルペルオキシアセテート、tertープチ なプラスチックスの表面の被覆にとくに好適であ 40 ルペルオキシイソブチレイト、tertーブチルペル オキシピパレイト、tertープチルペルオキシネオ デカノネイト、tertープチルペルオキシラウレイ ト、tertーブチルペルオキシベンゾエイト、2, 5ージメチルー2、5ージ(ベンゾイルペルオキ

シ) ヘキサン、tertープチルペルオキシマレイツ クアシッド、tertープチルペルオキシイソプロピ ルカーポネイトあるいはこれらの混合物を例示で き、これらの有機過酸化物のうちでは、デカノイ トルイロイルペルオキシドなどのアシルペルオキ シド、ジイソプロピルペルオキシジカーボネイ ト、ジnープロピルペルオキシジカーポネイトな どのパーオキシジカーボネイト、tertーブチルペ 2-エチルヘキサノエイトなどのペルオキシエス テルが好ましい。また、前記重合開始剤のうちで 無機過酸物としては、過酸化水素、過硫酸アンモ ニウム、過硫酸カリウムなどが例示され、ニトリ チロニトリル、2,2ーアゾピスプロピオニトリ ル、2,2ーアゾビスバレロニトリルなどがあげ られる。さらに前記重合開始剤のうちでアゾ化合 物またはジアゾ化合物としては、たとえばジアゾ ーニトロペンゼン、ジアゾニウム塩、アゾチオエ ーテル類などが使用され、またスルフィン酸化合 物としてはpートルエンスルフイン酸、pートル エンスルフイン酸ナトリウム、プロピルスルフイ 始剤は単独でも 2種類以上を任意の割合で混合し ても使用することができる。さらに、重合開始反 応を促進させたり低温で行うために、前記重合開 始剤と共にN, Nージメチルパラトルイジン、 ジエタノールパラトルイジン、トリノルマルブチ ルアミン、2-N-エチルアニリノエタノール、 N, N-ジメチルアニリンなどのアミン類、テト ラヒドロキノン、2,2'-(フエニルイミノ)ジ イン酸、pークロロベンゼンスルフイン酸、pー トルエンスルフイン酸などのスルフイン酸および スルフイン酸塩、重亜硫酸ナトリウム、ソデイウ ムサルフアイト、硫酸第一鉄などの無機化合物、 ルギン酸ナトリウムなどを有機過酸化物と組み合 わせて用いることもできる。また前記重合開始剤 のうちで光増感剤としては、たとえば水銀、塩化

第2鉄、二塩化鉛などの無機塩、ベンソフェノ

ン、ベンジル、シクロヘキサノン、ベンゾインエ チルエーテル、ベンゾインメチルエーテル、ベン ゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインーnー ブチルエーテル、ピアセチルなどのカルボニル化 ルペルオキシド、ベンゾイルペルオキシド、m- 5 合物、過酸化水素、tertーブチルペルオキシド、 過酸化ベンゾイルなどの過酸化物、アゾビスシク ロヘキサンカルポニトリル、アゾピスプロパン、 アゾピスイソブチロニトリルなどのアゾピス化合 物、チオフエノール、チオクレゾール、2ーメル ルオキシピバレート、tertーブチルペルオキシ、 10 カプトペンズイミダゾール、2ーメルカプトペン ズオキサゾール、ジチオカルパミン酸メチル、ジ フエニルスルフイド、テトラアルキルチウラムス ルフイドなどの硫黄化合物または2-ブロムプロ パン、1ークロロシクロヘキサンなどのハロゲン ル系の化合物としては、2,2'-アゾビスイソブ 15 化合物があげられる。また、可視光線での増感剤 として、ローダミン、エリスロシン、アクリルフ ラビン、フルオレツセン、クリプトシアニンなど の色素を用いることもできる。これらの光増感剤 のうちでは、ペゾンインエチルエーテル、ベンゾ アミノベンゼン、ニトロソアシルアリルミン、p 20 インメチルエーテルなどのカルボニル化合物、過 酸化ペンゾイルまたはtertープチルペルオキシド などの過酸化物を用いることが好ましい。また、 前記重合開始剤のうちでイオン開始剤のカチオン 系のものとして、硫酸、リン酸、過塩素酸、クロ ン酸などが例示される。これらの各種ラジカル開 25 スルホン酸、塩酸、フツ化水素、フロリテイン、 三塩化酢酸などの水素酸化合物、二塩化ベリリウ ム、塩化亜鉛、三フツ化ホウ素、三フツ化ホウ素 の各種錯体、三塩化ホウ素、三塩化アルミ、四塩 化チタン、四プロム化チタン、塩化第一スズ、塩 N, $N-\mathcal{Y}$ メタノールパラトルイジン、N, $N-\mathcal{Y}$ 0 化第二スズ、三塩化鉄などのルイス酸化合物、ョ ウ素、過塩素酸銀などのカチオン生成物質などが 例示でき、アニオン系開始剤としては、たとえば リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ 金属、メチルプロム化マグネシウムのようなグリ エタノールなどのアルコール類、ベンゼンスルフ 35 ニヤール試薬またはnープチルリチウム、ナトリ ウムナフタリン、臭化nープチル、塩化ペンジル などのアルカリ化合物、水酸化カリウム、水酸化 ナトリウムなどの水酸化物をあげることができ る。これらの重合開始剤(c)の配合割合は、前記多 Ni、Co、Fe、Mnなどの金属の錯体類またはア 40 官応性アクリル系カルボン酸エステルモノマーま たはプレポリマー(a)100重量部に対して通常、 0.001ないし20重量部の範囲であるが、好ましく は0.005ないし10重量部の範囲である。

本発明の被覆用組成物は、前記多官能性アクリ

ル系カルポン酸エステルモノマーまたはそのプレ ポリマー(a)、前記粉末状無機充塡剤(b)および前記 重合開始剤(c)を必須成分として含有するが、これ らの必須の3構成成分の他に必要に応じて帯電防 系顔料、無機系顔料などの適宜量を、本発明の被 覆用組成物の前記性能を損なわない範囲において 添加することもできる。また、本発明の被覆用組 成物に帯電防止性能、防曇性能あるいはその他の 機能を付与する目的で前記多官能性アクリル系カ 10 キシエチル〕アシッドホスフエート ルポン酸エステルモノマーまたはそのプレポリマ -(a)と共重合し得る単官能性のモノマーを配合す ることもできる。これらの単官能性モノマーの配 合割合は、本発明の被覆用組成物から得られる被 膜の性能を損なわない範囲であれば任意である 15 ピニルトリメトキシシラン、ピニルトリエトキシ が、通常前記多官能性アクリル系カルポン酸エス テルモノマーまたはそのプレポリマー(a)100重量 部に対して20重量部以下、好ましくは5重量部以 下の範囲である。これらの共重合し得る単官能性

23

*アクリル酸エステルの四級アンモニウム塩、スチ レンのスルホン酸塩、(メタ) アクリル酸のアル キルエステル、ポリエチレングリコールのモノ (メタ) アクリル酸エステル、ジメチルアミノエ 止剤、防曇剤、滑剤、老化防止剤、安定剤、有機 5 チル (メタ) アクリレート、ジエチルアミノエチ ル (メタ) アクリレート、グリシジル (メタ) ア クリレート、2ーヒドロキシエチル (メタ) アク リレート、テトラハイドロフルフリル (メタ) ア クリレート、モノ〔2-(メタ) アクリロイルオ

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{O} \\ \mathsf{CH_2} = \mathsf{C} - \mathsf{COOCH_2CH_2O} - \mathsf{P} - \mathsf{OH} \\ \mathsf{OH} \end{bmatrix},$$

シラン、ピニルトリクロルシラン、ピニルトリス (β-メトキシエトキシ) シラン、γ-グリシド キシプロピルトリメトキシシラン、無水マレイン 酸、4-(メタ) アクリロイルオキシエチルトリ モノマーとして具体的には、たとえば、(メタ)*20 メリツト酸無水物

4-(メタ) アクリロイルオキシエチルトリメリ

(メタ) アクリレート 2-ヒドロキシー3-オキシナフチルプロピル

2-ヒドロキシー3-オキシフエニルプロピル (メタ) アクリレート

ツト酸

25

$$\begin{bmatrix} (CH_3) \\ CH_2=C-COOCH_2CHCH_2O- \\ OH \end{bmatrix},$$

フエニル (メタ) アクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_2=C-COO \\ CH_2=C-COO \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (CH_3) & O \\ CH_2 = C - COOCH_2CH_2OP - (O \bigcirc)_2 \end{bmatrix}$$

テトラヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、 ル酸、無水イタコン酸、無水シトラコン酸、酢酸 ピニル、アクリロニトリル、スチレン、αーメチ ルスチレンなどがあげられる。

また、本発明の被覆用組成物には、前記構成成 れた該被覆用組成物の貯蔵安定性を向上させる目 的で必要に応じて従来から公知の重合禁止剤を配 合することもできる。その配合割合は本発明の被 覆用組成物から得られる被膜性能を損なわない範 カルボン酸エステルモノマーまたはそのプレポリ マー(a)100重量部に対して通常1重量部以下、好 ましくは0.01重量部以下の範囲である。さらに、 本発明の被覆用組成物には、該組成物の調製の際 要に応じて溶剤を配合することもできる。溶剤は 前記多官能性アクリル系カルポン酸エステルモノ マーまたはそのプレポリマー(a)および前記重合開 始剤に)を溶解するかもしくは均一に分散するもの ならばいかなる溶剤でも使用することができ、そ 35 の使用割合は前記多官能性アクリル系カルポン酸 エステルモノマーまたはそのプレポリマー(a)100 重量部に対して通常500重量部以下の範囲であり、 好ましくは400重量部以下の範囲である。

は、種々の方法が採用されるが、[1]前記多官能 性アクリル系カルボン酸エステルモノマーまたは そのプレポリマー(a)、粉末状無機充塡剤(b)、重合 開始剤のおよび必要に応じてその他の添加剤、単 *ジフエニルー2(メタ) アクリロイルオキシエチ ルホスフエート

26

官能性モノマーならびに溶剤からなる配合物を混 ベンジル(メタ)アクリレート、(メタ) アクリ 15 練する方法;[2]前記多官能性アクリル系カルボ ン酸エステルモノマーまたはそのプレポリマー (a)、前記粉末状無機充塡剤(b)および必要に応じて その他の添加剤、単官能性モノマーならびに溶剤 からなる配合を混練した後さらに前記重合開始剤 分の他に重合速度を調節する目的あるいは調製さ 20 (c)を加えてさらに混練する方法;(3)前記(1)また は[2]の方法において必要に応じて配合する添加 剤、単官能性モノマーならびに溶剤の1部または 全部を前記配合物の混練の際あるいは混練した後 に添加し、さらに混練する方法などを採用するこ 囲ならば任意であるが、前記多官能性アクリル系 25 とができる。この被覆用組成物の調製の際の混練 操作としては従来から知られている通常の方法が 採用される。具体的には、ロール、パンパリーミ キサー、ポールミル、アトライター、ウイツパ、 オークスミキサー、デイソルバー、ホモジナイザ あるいは被覆作業の際の粘度を調整する目的で必 30 一、コロイドミル、サンドミル、振動ミル、ミキ サー、攪拌混合槽などによる混練を例示すること ができる。前記方法による混練操作により、均一 に分散された分散液状ないし分散ペースト状の被 覆用組成物が得られる。

本発明の被覆用組成物を被塗物(基材)に被覆 し、被膜を形成させる方法としては従来から公知 の方法に従つて実施することができる。たとえ ば、基材の表面を適当な溶剤で洗浄し、必要に応 じて乾燥した後、公知の方法で前処理を施し、そ 本発明の被覆用組成物を調製する方法として 40 の基材の表面に本発明の該被覆用組成物を塗布 し、必要に応じて乾燥させた後、硬化させる。な お、ここで塗布後の乾燥工程と硬化の工程を同時 に実施することもできる。次に各工程について簡 単に例示するが、これらの例示の方法に限定され

るものではない。基材表面の洗浄方法としては、 種々の溶剤による洗浄、アルカリ水溶液による洗 浄、界面活性剤による洗浄、超音波による洗浄、 電解による洗浄、ブラスト処理などを例示するこ とができる。基材表面の前処理としては、サンド 5 ブラスト処理、酸またはアルカリによるエツチン グ処理、フレーム処理、コロナ放電処理、アーク 放電処理、グロー放電処理、プラズマ放電処理、 ブライマー処理、化学処理などを例示することが できる。これらのうちプライマー処理に使用され 10 共重縮合体、オキシ安息香酸重縮合体などのポリ るプライマーとしては、エポキシ樹脂、シアノア クリレート、ポリアミド・エポキシ樹脂、ニトリ ルゴム、クロロブレンゴム、塩素化ポリオレフイ ン、フエノールホルムアルデヒド樹脂、ポリウレ のを用いることもできる。また、プロピレン、1 ープテン、4-メチルー1-ペンテン、(メタ) アクリル酸、(メタ) アクリル酸メチル、酢酸ピ ニル、スチレンなどのモノオレフインとエチレン イン酸トリピニルメトキシシラン、ピニルトリス (β-メトキシエトキシ) シラン、γーグリシド キシブロピルトリメトキシシラン、4-(メタ) アクリロイルエチルトリメリツト酸無水物などで などで溶液にしたものを用いてもよい。また一般 に、基材表面への本発明の被覆用組成物の塗布方 法としては、スプレー法、浸漬法、パーコーター 法、ロールコーター法、スピンコーター法、ゲル としては、自然乾燥法、キヤリアガスによる強制 乾燥法、赤外線炉、遠赤外線炉、熱風炉などを用 いた加熱乾燥法などを例示することができる。ま た、前記方法で形成された塗膜を硬化させ、被膜 熱による硬化方法、電子線による硬化方法、放射 線による硬化方法などが例示できる。前記例示方 法のうちで、基材の種類ならびに本発明の被覆用 組成物の各構成成分の種類に応じて適した方法が ることにより優れた性能の被膜が得られる。

本発明の被覆用組成物による被膜処理が施され る基材はとくに限定されないが、各種のブラスチ ックスが好適に用いられる。プラスチックスとし

て具体的には、ポリピスフエノールーAーカーボ ネート、ポリアリルジグリコールカーポネートな どのポリカーポネート、ポリメチルアクリレー ト、ポリメチルメタクリレートなどのポリアクリ レート系重合体(アクリル酸エチル、メタクリル 酸エチル、エチレングリコールジメタクリレート などとの共重合体を含む。)、ポリエチレンテレフ タレート、ポリテトラメチレンテレフタレート、 テレフタル酸・イソフタル酸・ピスフエノールA エステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ プテン、ポリー4ーメチルー1ーペンテン、エチ レン・プロピレン共重合体、エチレン・プテン共 重合体、エチレン・4-メチルー1-ペンテン共 タンなどの一般に接着剤として使用されているも 15 重合体などのポリオレフイン、エチレン・酢酸ビ ニル共重合体、エチレン・アクリル酸エチル共重 合体、エチレン・アクリロニトリル共重合体、エ チレン・(メタ) アクリル酸共重合体、プロピレ ン・塩化ビニル共重合体、エチレン・塩化ビニル との共重合体、もしくはその共重合体を無水マレ 20 共重合体などのオレフイン・極性基含有オレフイ ン共重合体、エチレン・αーオレフインと非共役 もしくは共役ジェンとの3元共重合体、EPSAN 樹脂などのオレフィン系グラフト共重合体、塩素 化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン、塩素化 変性したポリマーをトルエンやトリクロルエタン 25 メチルペンテンポリマーなどの塩素化樹脂、塩化 ピニル樹脂、塩化ピニリデン樹脂、エチレン・メ タクリル酸メチル共重合体の部分加水分解物の金 属塩〔サーリン(商品名)〕などのアイオノマー 樹脂、ポリ酢酸ビニル、ポリ四フツ化エチレン樹 コート法などを例示することができる。乾燥方法 30 脂や四フッ化エチレン、六フッ化プロピレン共重 合体、四フツ化エチレン、パーフルオロアルコキ シエチレン共重合体、エチレン、四フツ化エチレ ン共重合体などのフツ素樹脂、フエノキシ樹脂、 ブタジエン樹脂、不飽和ポリエステル、ニトロセ を形成させる方法としては、光による硬化方法、35 ルロース、アセチルセルロース、ポリスチレン、 アクリロニトリル・スチレン共重合体、アクリロ ニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体、メチ ルメタクリレート・ブタジエン・スチレン共重合 体、ポリスルホン樹脂、ポリフエニレンオキサイ 採用される。以上に記載した方法によつて処理す 40 ド、変性ポリフエニレンオキサイド、ポリフエニ レンサルフアイド樹脂、ポリエーテルスルホン樹 脂、ポリイミド、ポリアミド、ポリアセタール、 ポリウレタン、メラミン樹脂、フエノール樹脂、 エポキシ樹脂、グアナミン樹脂、ジアリルフタレ

ート樹脂、ピニルエステル樹脂、フラン樹脂、ユ リア樹脂、キシレン樹脂、クマロン樹脂、ケトン 樹脂、プロピオン酸ピニル樹脂、ポリエチレンオ キサイド、ポリテルペン樹脂、ポリビニルアルコ ール、ポリピニルエーテル、ポリビニルブチラー 5 上に例示したほかにも、家電製品、自動車部品、 ル樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、マレイン酸 樹脂、レゾルシノール樹脂などを例示することが でき、これらの2種以上のプラスチックスの混合 物に適用することもできる。また、前述のプラス チツクスにガラス繊維や炭素繊維などを配合して 10 強化した繊維強化プラスチツクスや、前述のプラ スチツクスにタルクや炭酸カルシウム、シリカな どの無機物を配合した強化プラスチックスにも応 用することができる。

なる被膜を形成させても、表面硬度、耐引搔き性 および耐摩耗性、可とう性などの機械的特性に優 れ、かつ耐候性、耐熱性、耐薬品性および表面光 沢性に優れた被膜を得ることができるという特徴 の透明基材に本発明の被覆用組成物よりなる被膜 を形成させる際に粉末状無機充塡剤を前述のよう に選択して配合すると、前述の優れた性能に加え て透明性の優れた被膜が得られるので、基材の透 明性を損なわないという特徴を有している。

これらの表面処理を施した表面被覆材料のうち で、透明もしくは半透明なものは、ガラス、ポリ カーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン 材料などの透明材料が用いられている用途に適用 温水器のパネル板、グローブポツクスのパネル 板、時計のガラス、メガネやカメラ、コンタクト レンズなどの各種レンズ、光学プリズム、血液バ ツグ、コーヒーメーカーのシヤワードームやコー ヒー入れ、水タンク、照明器のカバー、プレイヤ 35 つた。 ーなどステレオ装置のカバー、各種メーターの文 字板やカバー、自動車のヘッドランプあるいはテ ールランプのカバーレベルセンサ、ガラスの飛散 防止用フイルム、離型フイルム、絶縁フイルム、 農業用フイルムなどの各種フイルム、光再生型の 40 ビデオデイスク、衣類乾燥機、電気洗濯機、ドラ イヤー、油槽などの各種装置ののぞき窓、オート パイ、ジープ、モーターポートなどの風防ガラ ス、自動車のガラス(フロントガラス、リアウイ

ンドウ、オペラウインドウ、三角窓、サンルー フ)、温室、家屋、水槽などの窓ガラス、食器、 鏡、ショウ油瓶、化粧瓶などの各種容器、リレー ケース、ヒユーズポックスなどに使用できる。以 自動販売器部品、一般工業材料、土木建築材料、 事務情報機器、電子部品、包装材料、スポース用 具、医療器具、原子力関係部品にも使用すること ができる。

また、透明な表面被覆材で、それよりも屈折率 の高いプラスチックスやセラミックスなどのフア イバーを被覆したものは、光フアイバー素子とし て用いることができる。

透明な材料を顔料によつて着色したものは、次 前記基材のいずれに本発明の被覆用組成物より 15 のものに使用できる。例えば、カーテン、スクリ ーン、テーブルクロス、防水防湿フイルム、防水 シート、絶縁フイルム、床タイル、床シート、ド ア、テーブル板、壁タイル、カウンタートツブ化 粧板、たな板、壁シート、壁紙、家具、軽量壁 がある。また、前記基材のうちでプラスチツクス 20 板、食器、いす、バスタブ、便器、冷蔵庫、壁バ ネル、給排水管、配線管、ダクト、カーテンロツ ド、雨どい、断熱材、塗膜防水材、幕、窓枠、自 動車のホイル、各種容器、自動車の内装材、化粧 台、フラワーポツクス、パーテイクルポード、 25 瓦、雨戸、シヤツター、防水パン、パイプ、配線 材料、ギヤカム、つまみ、電磁弁枠、フアン、イ ンパネ、バンパー、プレーキなどがあげられる。 以上の他にも、家電製品、自動車部品、自動販売 器部品、土木建築材料、一般工業材料、事務情報 できる。例えば、採光板、スカイドーム、太陽熱 30 機器、電子部品、包装材料、スポーツ用具、医療 器具、原子力関係部品にも使用することができ

> 次に、本発明を実施例によつて具体的に説明す る。なお、実施例中の評価は次のような方法で行

- (1) 鉛筆硬度: JIS K5651-1966に準ずる。
- (2) マルテンス硬度:マルテンス引播硬度試験器 (東京衡機製)を用い、ダイヤモンド錐の先端 に10分の加重をかけて被膜を傷つける。ついで 顕微鏡で引搔痕の巾を測定し、その逆数でマル テンス硬度を示す。値の大きい方が硬い。
- (3) 耐摩耗性: JIS T8147-1975の方法に準じて 800分の炭化けい素質研削材を被膜上に落下さ せる。試験前後のくもり度(HAZE)の差で耐

摩耗性を表わす。数字が小さいほど耐麼耗性が よい。なお、HAZEの測定はASTM D-1003 に準じて行つた。

- (4) 密着性: JIS K5400-1979中のゴバン目テス トに準じて行った。判定は100個のゴバン目中、 5 参考例 1 何個が接着していたかで示す。
- (5) 可とう性:幅5mm、長さ10cmの短冊状の試験 片を切り出す。これを直径2cmの円柱の外周に そつて折りまげ、被膜がひびわれるか基材から 剝離する時の角度で示す。値の大きい方が可と 10 う性がよい。
- (6) 耐候性: 5 cm×10cmの試験片をサンシヤイン ウエザロメーター中に入れて、被膜の着色、剝 離、ひびわれを目視で観察した。
- 3 cm×6 cmの試験片を65℃の温水に 1 時間浸漬 した後、ただちに0℃の氷水に10分間浸漬し、 つづいて80℃で1時間熱風乾燥する。これを数 回くり返した後に、密着性、耐摩耗性を測定し た。
- (8) 耐温水性:80℃の温水中に所定時間試験片を 浸漬した後に、被膜のひびわれまたは剝離を目 視で調べるとともに密着性を測定した。
- (9) テーバー摩耗: ASTM D-1044に準じて測 定を行つた。 * 25

*⑪ 衝撃強度:デュポン衝撃試験器を用いて23℃ で測定を行つた。

(II) 光線透過率:ASTM D-1003に準じて測定

強力な攪拌装置のついた混合器内に、ペンゾイ ルペルオキシド1.5重量部を溶解したジエチレン グリコールジメタクリレート

$$10 \quad \begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ CH_2=C-COO(CH_2CH_2O)_2OC-C=CH_2 \end{bmatrix}$$

150重量部と平均粒径が約20mμの微粉シリカ(日 本アエロジル社製、商品名アエロジルR-972) 26重量部を仕込んだ後、混合器を水道水で冷却し (7) サーマルサイクルテスト:表面に被膜をもつ 15 ながら攪拌し、微粉シリカの表面がモノマーでぬ れるまで充分に混合する。ついで、アルミナポー ルを充塡したアトライター (三井三池製作所製) に前記混合物をうつし、リアクアーを水道水で冷 却しながらアジテーターを100rpmで回転し、2 20 時間混合した。その後、反応器から混合物を取り 出し被覆用組成物とした。この被覆用組成物は乳 白色の粘稠な液体であった。

参考例 2

エタンジグリシジルエーテルジアクリレート

OH CH2=CH-COOCH2CHCH2OC2H4OCH2CHCH2OOC-CH=CH2

200 8、平均粒径が約15mμのメタノールシリカゾ よびペンゾインプロピルエーテル10gを容積2ℓ のホモジナイザーに仕込み、容器を氷冷しながら 1時間混合した。得られた被覆用組成物は乳白色 の液体であつた。

参考例 3

ベンゾインエチルエーテル28を溶解した1, 6-ヘキサンジオールジメタクリレート

150 f を口径26cmの乳鉢に入れ、平均粒径が約 20muの気相法で合成した微粉シリカ(日本アエ ロジル社製、商品名アエロジルR-972) 45 f を 加えて、フレーク状になるまで充分に混合する。

ついで、このフレーク状物を二本ロール上にうつ ル (日産化学製) 332 f、n ーブタノール68 f お 30 し、さらに平均粒径約20mμのアルミナ105 f を加 えて、均一になるまで室温で充分に混合した。こ のようにして得られた被覆用組成物は粘稠で透明 なゲル状物 (ゲルの平均粒径約150mu) であつ た。

35 実施例 1

ポリメチルメタクリレート (PMMA) のプレ スシートをプラズマアツシャー(柳本製作所製、 LTA-2LD型)を用いて、O₂流量20∞/分、減 圧度1mmHgで10秒間プラズマ放電処理をした。 40 このシートに参考例 1 で調製した被覆用組成物を パーコーターで塗布し、その表面を 2軸延伸ポリ エチレンテレフタレートフイルムで被覆した後 に、窒素雰囲気下、120℃で、10分間硬化させた。 被膜の性能を表1に示した。

つぎに、市販の厚さ2㎜のポリカーポネートシ

ート(筒中プラスチツクス製、商品名サンロイド

(筒中プラスチツクス製、商品名サンロイドポリ

5 ポリカエース)をコロナ放電処理器(巴工業製) を用いて、電圧200V、巻取り速度 7 mm/分の条 件でコロナ放電処理をした。ついでこのシートを 前述した被覆剤中へ15秒間ディッピングした後、 室温で5分乾燥した後に雰囲気を窒素置換し、超 10 高圧水銀ランプで光を14分間照射することによつ て硬化を行つた (実施例2)。得られた被膜の物 性を表2に示した。また、被膜処理を行つていな い市販の表面硬度改良ポリカーポネートのシート

*ノールを加えた以外は、同じ処法で被覆用組成物

比較例 1

参考例1と同様にしてシリカを含まない被覆用 組成物を調製し、実施例1と同様にして被覆処理 を行つた。被膜の性能を表1に示す。

1 表

	膜厚 (μ)	鉛筆 硬度	マルテン ス硬度 (1/xxx)	密着 性	光線透 過率 (%)
実施例1	10	8H	80	100/ 100	93
比較例1	10	4 H	40	100/ 100	93

実施例2、比較例2

参考例 1 において、1.5重量部のベンゾイルベ 15 カエースMR)の性能(比較例 2)を表 2 に示し ルオキシドの代わりに5重量部のベンゾインエチ ルエーテルを用い、さらに200重量部のn-ブタ*

2

を調製した。

	膜厚 (µ)	鉛筆硬度	密着性	耐摩耗性 (Δ%HAZE)	耐折曲げ 性(°)	耐ヒートサイ クル性 *1	耐温水性*2
実施例 2	5	2 H	100/100	6	180以上	変化なし	変化なし
比較例 2	5	F	100/100	7	45	変化なし	密着性が0/100 まで低下

注 *1 ヒートサイクル 5回後の結果。 *****2 5日後の結果。

実施例3、比較例3、比較例4

ポリー4ーメチルー1ーペンテン(三井石油化 シートを、無水マレイン酸変性EPR(無水マレイ ン酸含量;7.7wt%、[n]=2.2) の15 g/L 濃度の 1, 1, 1ートリクロルエタン溶液に10秒間浸漬 し、プライマー処理を行つた。室温で5分間放置 ーターを用いて被覆し、室温で5分間乾燥したの ち窒素雰囲気下に超高圧水銀灯で光を10分間照射 して硬化を行つた(実施例3)。

つぎに、前記ポリー4ーメチルー1ーペンテン

のシートをピニルトリエトキシシラン変性EPR (ピニルトリエトキシシラン含量17.5wt%、(ŋ)= 学工業製、商品名MX004)の2㎜厚の射出成形 30 2.5)の15 g/ℓ濃度の1, 1, 1ートリクロルエ タン溶液に5秒間浸漬し、ブライマー処理を行つ た。室温で5分間乾燥した後に、このシートをシ リコーンオリゴマー系の被覆剤(信越化学製、商 品名X-12-917) 中に10秒間デイツピングし、 後、参考例2で調製した被覆用組成物をアプリケ 35 5分間室内に放置後、80℃で1時間焼付けを行つ た(比較例3)。

> 前記、2つの被膜の性能と、被覆していない前 記ポリー4ーメチルー1ーペンテンのシート (比 較例4)の性能を表3に示した。

表

3

	膜厚 (μ)	鉛筆硬度	耐摩耗性 (Δ%HAZE)	密着 性	耐折曲げ 性(°)	耐ヒートサ イクル性	耐温水性	耐候性
実施例3	5	Н	6	100/ 100	150	5回で変化 なし	15日間変化な し	300時間変化 なし
比較例3	5	F	5	100/ 100	15以下	1回でひび われ発生	1日でひびわ れ発生	20時間でひび われ発生
比較例4		3B	60	_		_	_	40時間で表面 にクラツク発 生

実施例 4

参考例3で調製した被覆組成物を実施例2と同 様の方法でコロナ放電処理したポリメチルメタク げを施したロールを用いて厚みを調整した。つい でコート面に2軸延伸ポリエチレンテレフタレー トフイルムをのせ、さらに鏡面仕上げを施した熱 板をのせてから熱板を加熱し、120℃で10分間硬 示す。

表

	鉛筆硬度	耐摩耗性 (A%HAZE)	密着 性	耐折 曲げ 性(°)	光線透 過率 (%)
実施 例 4	9H以 上	5	100/ 100	80	94

実施例5、比較例5

参考例2のエタンジグリシジルエーテルジアク 30 リレートの代わりにトリエチレングリコールジメ タクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ CH_2=C-COO(CH_2CH_2O)_3OC-C=CH_2 \end{bmatrix}$$

を用いる以外は同様にして被覆組成物を調製し*

ОН OH CH₂=C-COOCH₂CHCH₂OC₂H₄OC₂H₄OCH₂CHCH₂OOC-C=CH₂

を用いる以外は同様にして被覆用組成物を調製し 40 コーターで被覆した後、実施例3の方法に従つて

ついで、市販のポリカーポネート (PC) シー トを実施例3と同様の方法に従つてプライマー処 理し、このシート上に前記の被覆用組成物をパー

*た。

25

ついで市販の2軸延伸ポリエチレンテレフタレ ートフイルム〔東レ㈱製、商品名ルミラー〕を実 リレートのシートの上に均一にのせて、鏡面仕上 15 施例2と同様の方法でコロナ放電処理を行つた。 このフイルム上に前記被覆組成物をアプリケータ ーを用いて被覆し、40℃で10分間乾燥した後に、 ・窒素雰囲気下に超高圧水銀ランプを用いて16分間 光硬度を行い、膜厚8μの被膜を形成させた(実 化させ膜厚 30μ の被膜を得た。その物性を表 4 に 20 施例 5)。この被膜の物性を表 5 に示した。また、 被覆処理を施していない前記 2軸延伸ポリエチレ ンテレフタレートフイルム (比較例5) の性能を 表5に示した。

36

		_			
	鉛筆 硬度	耐摩耗性 (A%HAZE)	密着 性	耐折 曲げ 性(°)	光線透 過率 (%)
実施 例 5	4 H	10	100/ 100	180以 上	88
比較 例 5	Н	60	_	-	86

実施例6、比較例6

参考例2のエタンジグリシジルエーテルジアク 35 リレートの代わりにイソプロピルジグリシジルエ ーテルジメタクリレート

光硬化を行つた。この表面処理ポリカーボネート シートを所定の溶剤に常温で24時間浸漬した後、 被膜処理を施したシートの状態を目視で観察し た。その結果を表6に示した。また、市販されて

いる表面硬化ポリカーポネート (G.E.社製、商品 *た。 名マルガード)の性能(比較例6)を表6に示し*

表

6

溶剤	トルエン	酢酸エチル	メチルエチ ルケトン	四塩化炭 素	エタノール	10%水酸化 ナトリウム	10% 硫酸
実施例 6	被膜・基材と も変化なし	同左	同左	同左	同左	同左	同左
比較例 6	基材が白濁	被膜が剝離 基材は白濁	同左	被膜が一 部剝離	被膜・基材と も変化なし	同左	同左

15

実施例 7

攪拌羽根と還流冷却管のついた5000∞の4つ口 フラスコにトリエチレングリコールジメタクリレ

200 g とアセトン1800 c を添加して攪拌下に系内 を窒素置換した後に、アセトンがリフラツクスす るまで昇温した。アセトンのリフラックス条件下 20 に、100∝のアセトンに溶解したペンゾイルペル オキシド27号を滴下ロートを用いて1分で添加 し、10分間重合させた後、室温になるまで放冷 し、透明な反応混合液を10ℓのメタノールで析出 燥してプレポリマー30%を得た。得られたプレポ リマーはG.P.C.測定により、数平均分子量は 76000、分子量分布は2.5であり、その融点は150 **℃**であつた。

ついで、このプレポリマー30 g を0.03 g のペン 30 ゾイルペルオキシドを含む150ccのアセトンと200 ∞のメチルエチルケトンの混合溶媒に室温で溶解 した後に、この溶液を500∝の混合槽をもつディ ソルバーに移した。さらに、微粉シリカ(日本ア エロジル社製、商品名アエロジルR-972) 3 g 35 を加えて混合槽を氷冷しながら1時間混合し被覆 用組成物とした。

実施例3と同様の方法でプライマー処理したポ リー4ーメチルー1ーペンテン(三井石油化学工 成物中に20秒間浸漬し、室温で2分間風乾した。 ついでこのポリー 4 - メチルー 1 - ペンテンのシ ートを15分間100℃に加熱して熱硬化し、10µの 被膜を形成させた。この被膜の物性を表7に示し

7

表

	鉛筆硬度	耐摩耗性 (Δ%HAZE)	密着 性	耐折 曲げ 性(°)	光線透 過率 (%)
実施例7	2H	10	100/ 100	180° 以上	94

比較例 7

参考例1において、微粉シリカの代りに、薄片 状の微粉タルク(平均粒径:約24、松村産業㈱ 製、商品名ハイフイラー5000PS) を用いる以外 は同様にして被覆用組成物を調製した。

この組成物を用いて実施例1のとおりに被膜を させて濾過した後、ケーキを室温で24時間減圧乾 25 調製した。その性能を表 8 に示す。この被膜は光 線透過率が39%と低く、不透明であつた。

> 麦 8

	膜厚 (μ)	鉛筆 硬度	マルテン ス硬度 (1/㎜)	密着 性	光線透 過率 (%)
比較 例 7	10	7 H	80	100/ 100	39

比較例 8

参考例1において、微粉シリカ(日本アエロジ ル社製、商品名アエロジルR-972)の代りに、 平均粒径が約2.5μのシリカ(富士デヴイソン社 製、商品名サイロイド72)を用いる以外は同様に して、被覆用組成物を調製した。この組成物を用 業製、商品名MX004)のシートを前記被覆用組 40 いて実施例1のとおりに被膜を調製した。被膜の 性能を表9に示す。この被膜は実施例1のものに 比べて、光線透過率が56%と大幅に低いほか、鉛 筆硬度が若干低い。

表

	膜厚 (μ)	鉛筆硬度	マルテン ス硬度 (1/mm)	密着 性	光線透 過率 (%)
比較 例 8	10	7 H	70	100/ 100	56

実施例8、比較例9

参考例1に記載した方法で、ベンゾインエチル エーテル10重量部、1,6-ヘキサンジオールジ 10 メタクリレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2=C-COO(CH_2)_6OOC-C=CH_2} \end{bmatrix}$$

100重量部、トリメチロールプロパントリメタク 15 リレート

100重量部、微粉シリカ(日本アエロジル社製、20 商品名アエロジルR-972) 52重量部、n-ブタ ノール70重量部から被覆用原料液を調製した。こ れを攪合槽に入れ、さらに n ーブタノール140重 量部を加えて十分に混合した後に、槽より取り出 用組成物を調製した。

ついで、表面を清浄にした市販の3㎜厚のポリ カーボネートシート (筒中プラスチツクス製) に 前述の被覆用組成物をパーコーターを用いて塗布 に高圧水銀ランプによつて10分間紫外線を照射し て硬化させた。この表面硬化ポリカーポネートシ ート(実施例8)の物性を市販の表面硬化ポリカ ーポネートシート (G.E.社製、商品名マルガー ド) (比較例9) と比較して表10に示した。

麦	10

項目(単	过)	実施例8	比較例 9
膜厚	(μ)	5	5
鉛筆硬度	(-)	2 H	2 H

40

項目(単位)	実施例8	比較例 9
密着性 (一)	100/100	100/100
耐摩耗性 (Δ%HAZE)	4~7	5~10
テーバー摩耗 (Δ%HAZE)	4	4
光線透過率 (%)	91	90
耐候性(300時間)(一)	異常なし	白点が発 生
耐温水性(25日間)*1 (一)	異常なし	密着性低 下 (0/100)
耐沸水性(10日間)*2 (一)	異常なし	ひびわれ 発生密着 性低下 (0/100)
サーマルサイクルテス ト(10回) (一)	変化なし	変化なし

注 *1 密着性も評価した。

*2 沸騰水に試験片を10日間浸漬後、 耐温水性と同じ試験項目に加えて密 着性も評価した。

実施例9、比較例10

実施例 8 に示した被覆用組成物の調製法におい し、400メツシュのスクリーンで濾過して、被覆 25 て、モノマーを1,6-ヘキサンジオールジメタ クリレート

$$\begin{bmatrix} \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{CH_2} \text{=} \mathsf{C} \text{-} \mathsf{COO}(\mathsf{CH_2})_6 \mathsf{OOC} \text{-} \mathsf{C} \text{=} \mathsf{CH_2} \end{bmatrix}$$

した。ついで30℃で10分間乾燥後、窒素雰囲気下 30 190重量部と4ーメタアクリロイルオキシエチル トリメリツト酸無水物

35

40

10重量部、シリカの種類を触媒化成製OSCAP-3102に変更する以外は実施例8の方法で被覆用組 成物を調製した。表面を清浄にしたエポキシ樹脂 10 す。 とガラスパルーンの板状硬化成形物を実施例3と 同様の方法でプライマー処理を行つた後、超音波 で脱泡を行つた前述の被覆用組成物中に20秒間浸 漬し、ゆつくりと引上げた後に40℃で3分間乾燥 した。その後、低圧水銀灯を用いて 4 分間紫外線 15 を照射して硬化を行つた。この表面被覆硬化成形 物 (実施例9) の物性を未処理の前記板状硬化成 形物(比較例10)と比較して表11に示す。

麦

項目(単位)		実施例 9	比較例10
密着性	(-)	100/100	_
耐摩耗性*1	(-)	ほとんど傷 がつかない	著しく傷 がつく

(注 *1 目視にて判定した。)

実施例10、比較例11

1,6-ヘキサンジオールジメタクリレート

$$\begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ CH_2=C-COO(CH_2)_6OOC-C=CH_2 \end{bmatrix}$$

100重量部、ベンゾインメチルエーテル3重量部、 メタノールシリカゾール(日産化学製)100重量 部、イソプロピルアルコール15重量部、トルエン て混合し、被覆用組成物を得た。

実施例2に記述した方法でコロナ放電処理を施 こした3㎜厚のポリメチルメタアクリレート (PMMA、三菱レイヨン製) シートを前述の被覆 用組成物中にゆつくりと浸漬したのち10秒間たつ 40 てからゆつくりと引上げた。このシートを25℃で 5分間乾燥したのち、窒素雰囲気下に高圧水銀灯 を10分間照射して光硬化を行つた。得られた表面 硬化PMMAシート (実施例10) の物性を市販の

表面硬化PMMAシート(三菱レイヨン製、アク リライトAR) (比較例11) と比較して表12に示

表

12

項目(単位)	実施例10	比較例11
膜厚 (μ)	. 4	3
密着性 (一)	100/100	100/100
耐摩耗性 (Δ%HAZE)	5	13
テーバー摩耗 (Δ%HAZE)	10	26
デュポン衝撃(kg・cm)	40	30
光線透過率 (%)	92,5	92.0

ここでデュポン衝撃で実施例10の方が比較例11 よりも強いのは、硬化時の重合収縮が少ないため 25 に基材のPMMAにかかるひずみが少なかつたた めと考えられる。

実施例11、比較例12

ベンゾインイソプロピルエーテル8重量部、 1. 6ーヘキサンジオールジメタクリレート

$$\begin{array}{c|c} 30 & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 = \text{C} - \text{COO}(\text{CH}_2)_6 \text{OOC} - \text{C} = \text{CH}_2 \\ \end{array}$$

200重量部、メタノールシリカゾル(日産化学製) 708、微粉シリカ(日本アエロジル社製、商品名 15重量部を参考例1に示したアトライターを用い 35 アエロジルR-972) 30gおよびイソプロパノー ル130gを参考例1に記載したアトライターを用 いて参考例1と同様の方法で混合した後に、400 メツシユのステンレス製スクリーンを用いて濾過 し、被覆用組成物を得た。

> 表面を清浄にしたポリスチレンシート(三菱樹 脂製) にバーコーター法で前配被覆用組成物を塗 布し、20℃にて10分間乾燥後、窒素雰囲気下にキ セノンランプを10分間照射して硬化を行つた。得 られた表面硬化ポリスチレンシートの物性(実施

10

例11) を、未処理のポリスチレンシート (比較例 12) と比較して表13に示す。

表 13

項目(単位)		実施例11	比較例12
密着性	(-)	100/100	_
鉛筆硬度	(-)	2 H	F
耐摩耗性*1	(-)	ほとんど傷 がつかない	著しく傷 がつく

(注 *1 目視にて判定した。)

実施例12、比較例13

参考例 1 に記載した方法で、ベンゾインエチルエーテル 6 重量部、 1, 6 ーへキサンジオールジアクリレート (CH₂=CH-COO(CH₂)₆OOC- 15 CH=CH₂) 60重量部、トリメチロールプロバントリアクリレート ((CH₂=CH-COOCH₂)₃CCH₂CH₃) 140重量部、メタノールシリカゾル (日産化学製) 180重量部、イソブロバノール100重量部をデイソルバーを用いて混合 20 し、被覆用組成物を調製した。

ついで表面を清浄にした市販の3mm厚のポリカーポネートシート(筒中プラスチック製)に前述の被覆用組成物をパーコーターを用いて塗布した。ついで40℃で5分間乾燥後、空気雰囲気下に 25 高圧水銀灯を1分30秒間照射して硬化させた。

この表面硬化ポリカーポネートシート (実施例 12) の性能を市販の表面硬化ポリカーポネートシ

44

ート(帝人化成製、商品名パンライトMR)(比較例13)と比較して表14に示す。

表

14

		
項目(単位)	実施例12	比較例13
膜厚 (μ)	5	. 5
鉛筆硬度 (一)	2H	F
密着性 (一)	100/100	100/100
耐摩耗性 (Δ%HAZE)	9	10
テーパー摩耗 (Δ%HAZE)	3	23
光線透過率 (%)	91	90
耐候性(300時間)(一)	異常なし	白点が発 生密着性 が低下 (20/100)
耐沸水性(10日間)(一)	異常なし	膜が剝離
サーマルサイクルテス ト(10回) (ー)	変化なし	変化なし

【公報種別】特許法第64条の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成6年(1994)10月5日

【公告番号】特公平2-60696 【公告日】平成2年(1990)12月18日 【年通号数】特許公報2-1518 【出願番号】特願昭55-150130 【特許番号】1815116 【国際特許分類第5版】 C09D 135/02 7921-4J

【手続補正書】

「特許請求の範囲」の項を「1 多官能性アクリル 系カルボン酸エステルモノマーまたはそのプレポリマー (a) 100重量部に対して、ガラス粉、ガラスビーズ、アル ミナ、気相法で合成されたアルミナ、酸化チタン、気相 法で合成された酸化チタン、シリカサンド、乾式法で合 成された無水ケイ酸、湿式法で合成されたホワイトカー ボン、無定形シリカ、シリカサンド、ホワイトカーボ ン、これらのアルキルカルボン酸塩、シランカップラー もしくはチタンカップラーによる処理物、さらにコロイ ダルシリカ、メタノールシリカゾル、エタノールシリカ ゾル、n-プロパノールシリカゾル、アルミナゾル、リ チウムシリケート、アミンシリケート、および水ガラス からなる群から選ばれる1種以上の平均粒径1mμない し1μの粉末状無機充填剤(b)を5ないし250重量部の範 囲、ならびに重合開始剤(c)を0.001ないし20重量部の範 囲で含有し、かつ20重量部を超える単官能性モノマーを 含有しない透明な組成物からなることを特徴とするプラ スチックス被覆用組成物。

2 多官能性アクリル系カルボン酸エステルモノマーまたはそのプレポリマー(a)100重量部に対して、粉末状無機充填剤(b)を5ないし150重量部の範囲および重合開始

剤(c) を0.005ないし10重量部の範囲で含有する特許請求 の範囲第(1)項に記載の組成物。」と補正する。

- 2 第4欄15行「含有する」を「含有し、かつ20重量 部を超える単官能性モノマーを含有しない透明な組成物 からなる」と補正する。
- 3 第23欄19行「範囲であ」の次に「り、20重量部 を超えると被膜性能、特に表面硬度が低下す」を挿入す る。
- 4 第43欄19行「(日産化学製」の次に「、固形分 濃度30重量%」を挿入する。
- 5 第44欄20行「表14の表」の次に「実施例13 実施例12において、メタノールシリカゾル(日産化学 製、固形分濃度30重量%)を1667重量部(多官能性モノ マー100重量部に対して250重量部)添加して、同様に試 験した結果、光線透過率73%、密着性98/100であり、透 明な被膜が得られた。

比較例14

実施例12において、メチルアクリレートモノマー50重量 部(多官能性モノマー100重量部に対して25重量部)を さらに添加して、同様に試験した結果、被膜の鉛筆硬度 はFであり、実施例12より劣っていた。」を加入する。

2

.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

efects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.